

第1回 今後の電子・情報産業の技術開発プロジェクトの
在り方を考える検討会 議事次第

○日時 平成21年11月27日（金） 9:00～11:00

○場所 日比谷国際ビル4階 第一、第二会議室

○議題

- (1) 開催挨拶
- (2) 検討会設置目的等説明（事務局）
- (3) NEDO 電子情報技術開発部の取組等について（事務局）
- (4) 日本の電機・情報通信産業の現状について（佐藤委員発表）
- (5) 自由討議
- (6) その他・今後の進め方

【配布資料】

資料1 委員名簿

資料2 今後の電子・情報産業の技術開発プロジェクトの在り方を考える検討会の開催
について（事務局説明資料）

資料3 NEDO 電子・情報技術開発部の取組等について（事務局説明資料）

資料4 日本の大手電機産業の本質的課題と対策（佐藤委員説明資料）【非公開】

参考資料1：NEDO 技術開発機構 紹介用冊子

参考資料2：NEDO 技術開発機構電子情報技術開発部 紹介用パンフレット

参考資料3：有識者ヒアリング結果【非公開】